

**СВЕДЕНИЯ ОБ ОФИЦИАЛЬНЫХ ОППОНЕНТАХ ПО ДИССЕРТАЦИИ САРАЕВА АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА  
 «ПРИРОДА АВТОКОЛЕБАНИЙ В РЕАКЦИЯХ КАТАЛИТИЧЕСКОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛЕГКИХ АЛКАНОВ  
 (МЕТАН, ПРОПАН) НА НИКЕЛЕВОМ КАТАЛИЗАТОРЕ» НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ  
 КАНДИДАТА ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК**

<b>№</b>	<b>Фамилия Имя Отчество</b>	<b>Год рождения, гражданство</b>	<b>Место основной работы (название организации, ведомство, город, занимаемая должность)</b>	<b>Ученая степень</b> (шифр специальности, по которой присуждена ученая степень в соответствии с действующей Номенклатурой специальностей научных работников)	<b>Ученое звание</b>	<b>Шифр специальности (с указанием отраслей; соответствующего периода; отраслей и сфер деятельности)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	<b>Терещенко Олег Евгеньевич</b>	1971г., гражданин РФ	ФГБУН «Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук», г. Новосибирск, старший научный сотрудник	доктор физико-математических наук, 01.04.10 – физика полупроводников, 22.10.2013г.	доцент, 18.11.2005г.	01.04.10 – физика полупроводников
<b>Данные о научной деятельности по заявленной научной специальности за 5 лет, предшествующих дате защиты Сараева А.А.:</b>						
а) Перечень научных публикаций (без дублирования) в изданиях, индексируемых в международных информационно-аналитических системах научного цитирования Web of Science и Scopus		<ol style="list-style-type: none"> <li>O. E. Tereshchenko, V. A. Golyashov, S. V. Eremeev, I. Maurin, A. V. Bakulin, S. E. Kulkova, M. S. Aksenov, V.V. Preobrazhenskii, M. A. Putyato, B. R. Semyagin, D. V. Dmitriev, A. I. Toropov, A. K. Gutakovskii, S. E. Khandarkhaeva, I. P. Prosvirin, A. V. Kalinkin, V. I. Bukhtiyarov, and A. V. Latyshev, Ferromagnetic HfO<sub>2</sub>/Si/GaAs interface for spin-polarimetry applications. <i>Appl. Phys. Lett.</i> 107 (2015) 123506.</li> <li>T. Bathon, P. Sessi, K. A. Kokh, O. E. Tereshchenko, and M. Bode, Systematics of Molecular Self-Assembled Networks at Topological Insulators Surfaces, <i>Nano Lett.</i>, 2015, 15 (4), pp 2442–2447.</li> <li>T. Bathon, S. Achilli, P. Sessi, V.A. Golyashov, K. A. Kokh, O. E. Tereshchenko, and M. Bode, Experimental Realization of a Topological p–n Junction by Intrinsic Defect Grading. // <i>Adv. Mater.</i> doi:10.1002/adma.201504771 (2016).</li> <li>M. S. Aksenov, A. Yu. Kokhanovskii, P. A. Polovodov, S. F. Devyatova, V. A. Golyashov, A. S. Kozhukhov, I. P. Prosvirin, S. E. Khandarkhaeva, A. K. Gutakovskii, N. A. Valisheva, and O. E. Tereshchenko, InAs-based metal-oxide-semiconductor structure formation in low-energy Townsend discharge. <i>Appl. Phys. Lett.</i> 107 (2015) 173501.</li> </ol>				

- |  |  |
|--|--|
|  | <p>5. P. Sessi, F. Reis, T. Bathon, K.A. Kokh, O.E. Tereshchenko, M. Bode, Signatures of Dirac fermion-mediated magnetic order. <i>Nature Commun.</i> 5 (2014) 5349. DOI: 10.1038/ncomms6349.</p> <p>6. K.A. Kokh, S.V. Makarenko, V.A. Golyashov, O.A. Shegai, O.E. Tereshchenko, Melt growth of bulk Bi<sub>2</sub>Te<sub>3</sub> crystals with natural p-n junction. <i>CrystEngComm.</i> 16 (2014) 581-584.</p> <p>7. A.V. Bakulin, S. E. Kulkova, S. V. Eremeev, and O. E. Tereshchenko, Early Stages of Halogen Adsorption on Cation-Rich InAs(001): Surface Etching Mechanism, <i>The Journal of Physical Chemistry C</i>. – 2014. – Vol. 118. – p. 10097–10105.</p> <p>8. X. Li, O.E. Tereshchenko, S. Majee, G. Lampel, Y. Lassailly, D. Paget, J. Peretti, Optical detection of spin-filter effect for electron spin polarimetry, <i>Appl. Phys. Lett.</i> 105, 052402 (2014).</p> <p>9. P. Sessi, T. Bathon, K. A. Kokh, O. E. Tereshchenko, and M. Bode, Probing the Electronic Properties of Individual MnPc Molecules Coupled to Topological States. <i>Nano Lett.</i>, 2014, 14, 5092–5096. DOI: 10.1021/nl5017893.</p> <p>10. N.A. Valisheva, M. S. Aksenov, V. A. Golyashov, T. A. Levtsova, A. P. Kovchavtsev, A. K. Gutakovskii, S. E. Khandarkhaeva, A. V. Kalinkin, I. P. Prosvirin, V. I. Bukhtiyarov, and O. E. Tereshchenko, Oxide-free InAs(111)A interface in metal-oxide-semiconductor structure with very low density of states prepared by anodic oxidation. <i>Appl. Phys. Lett.</i> 105, 161601 (2014).</p> <p>11. S. Roy, H.L. Meyerheim, A. Ernst, K. Mohseni, C. Tusche, M. G. Vergniory, T. V. Menshchikova, M. M. Otkrov, A. G. Ryabishchenkova, Z. S. Aliev, M. B. Babanly, K. A. Kokh, O. E. Tereshchenko, E. V. Chulkov, J. Schneider, and J. Kirschner. Tuning the Dirac Point Position in Bi<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>(0001) via Surface Carbon Doping. <i>Phys. Rev. Lett.</i> 113, 116802 (2014).</p> |
|--|--|